

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 4 月 15 日 (15.04.2004)

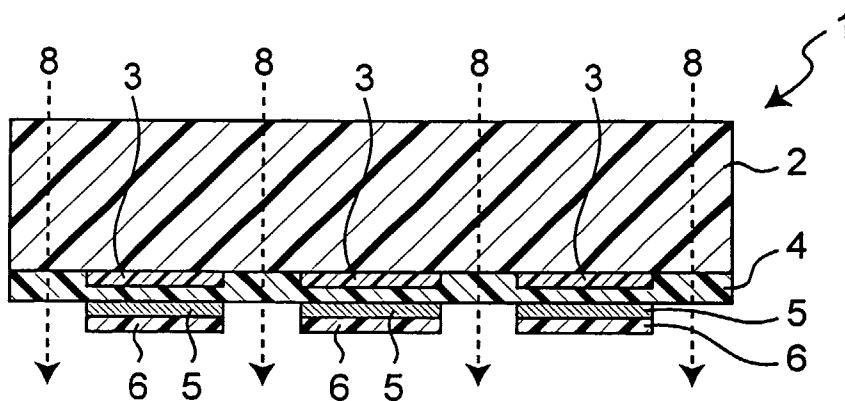
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/030936 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B44C 1/17 (SHIGEMURA, Kiyohito) [JP/JP]; 〒604-8551 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 日本写真印刷株式会社内 Kyoto (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/012760
- (22) 国際出願日: 2003 年 10 月 6 日 (06.10.2003) (74) 代理人: 河宮 治, 外(KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル 青山特許事務所 Osaka (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): CN, ID, KR, MX, SG, US.
- (30) 優先権データ:
特願2002-293374 2002 年 10 月 7 日 (07.10.2002) JP (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
特願2002-293375 2002 年 10 月 7 日 (07.10.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本写真印刷株式会社 (NISSHA PRINTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒604-8551 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 Kyoto (JP). 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 重村 清人
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: TRANSFER MATERIAL

(54) 発明の名称: 転写材



(57) Abstract: A transfer material comprising a substrate sheet (2, 52), strip-pattern mold release layers (3, 53) laid on the substrate sheet, an ionizing radiation curing layer (4, 54) entirely laid on the mold release layers, pattern layers (5, 55) laid entirely or partially on the ionizing radiation curing layer, and adhesive layers (6, 56) laid partially on the pattern layers at portions only that overlap the mold release layers.

(57) 要約: 転写材は、基体シート (2, 52) と、上記基体シート上に積層された帯状のパターンの離型層 (3, 53) と、上記離型層の上に全面的に積層された電離放射線硬化層 (4, 54) と、上記電離放射線硬化層の上に全面的または部分的に積層された図柄層 (5, 55) と、上記図柄層の上に上記離型層と重複する箇所のみに部分的に積層された接着層 (6, 56) とを備える。

WO 2004/030936 A1